This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

, , , ,

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827,438/464 ,438/FOR.380

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

Secondly the quartz plate 4 is heated by a hot-plate 7 to melt the wax 3 and the pellets 5 are separated from the quartz plate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally was 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a heater 11 with a cleaning receiver 15 also heater by about them the pellets 5 are arrayed on an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C)1985, JPO& Japio

19 日本国特許庁 (JP)

負特許出願公開

12 公開特許公報:A BB60-10756

51 Int. Cl. H 01 L 21:92 識別記号

庁内整理番号 7638 5 F 43公開 昭和60年(1985) 1 月19日

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 3 頁)

84ビームリート型半導体装置の製造方法

額 昭58-119143

頸 昭58(1983)6月30日 22:11

73発 明 者 繩卷草雄

2144

東京都港区芝五丁目33番1号日。 木電気株式会社内

九出 願 人、日本電気株式会社

東京都港区芝方丁目33番1号

兔代 理 人 弃理士 内原晋

1. 発明の名称 ビームリード型半導体装貨の製造方法

2. 特質病状の動態

ピームリード型半導体裏子の形成されたウェハ ーを表記してワックスで平板に貼り付ける工程と、 前記ウェハーを真面から選択的にエッテング除去 してペレットに分離する工程と、前配ワックスを 然しペレット吸溯用治具にて前記平板から前記ペ レットを分散する工程と、心記ペレットに付荒し ているワックスを、吸められた疣が用受け皿内に て、暖めた有機宿剤によってリックスを除去する 工程とを含むことを特徴とするピームリード型半 導体振復の製造方法。

3. 発別の試験をお問

本発明はビームリード形生海体状態の製造方法 は切ける。

従来ビームリード製半導体装置の製造方法は、 所望のピームリード烈半導体素子の形成された半 導体茶板の上部にリックスを資布し石英板と貼り 合せし様、約半進体疾疫の衰弱にレジストにてバ ターンを形成 し乱酢酢 で半海体ウェバーを選択的 にエッチング除去してペレット社の分離し、 左に ペレット1個十つ分離して再配列する内に100~ 2000の風流のホットブレート上でワックスを芯 レペレット吸炉用削料にてペレットと石英板とな 分離後、半週体ペレットに付発リックスを予め加 熱ヒーターで有機溶剤を取めた有機溶剤をスプレ ーガンで3~5分間吹付けて昨去し別の配列板に **ポペていた。**

しかし上記従来のペレットハンドリングデルド は、以下に述べるような欠点があった。

ペレットハンドリングする場合にペレットと石 英哲とがワックスによって貼り合わさってかりと のりょクスを100~200℃の配用のホットプレ ート上で右右折と眺めてワックスを宿かし、ペレ テト時期目が具にてペレテトと行為がとか分配性、

半導体ペレットの配粉面及び異面に付着している ワッグスを、50~100℃の健康範囲の無熱ヒーターにて予め有機用制を繋めスプレーガンで吹 付時30~35℃範囲の有機器割を3~5秒間吹 付けてワックスを除去し別の配列板に並べている がペレットサイズによってワックス洗浄に時間が かかりまたワックスが完全に取りまれない場合も あった。

ベレットの航制能及び終制にワックスが残っていると、ベレットの倒輸性及び歩留りを融くし又ペレットサイズによってベレットハンドリングの洗浄時間を及くしたりするため作業能率を無くする欠点を持っていた。

本条明は上記生点を除去し半導体装着の係類性 及び製造事留すを大幅に向上させることのできる 半導体装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特徴は、ビームリード型半導体架子の 形成されたウェハーを炎返してワックスで平板に 貼り付けする工程と、前記ウェハーを設置から選 択的にエッチング除去してペレットに分離する工

- 3 -

催する。

次には3回に示すようにペレット15の配線所及び返回に付加しているワックス13を50~
100で温度範囲の加熱ヒーター21によって予め有機器剤と、洗剤用電皿18も加熱ヒーター
19によって50~100での高度範囲で加熱し、スプレーガン20で吹付断35~40で輸出の有機器剤を3~4秒間吹付けてワックスを除去した。第4回後、別の配列級22上にペレット15を配列する。

上記のように本発明方法によれけペレットの配 線前及び処面に付照しているワックスを予め殴め た有機治剤と疣が用受け皿も収めることにより有 機密剤を高ぬでペレットに吹付ける事が出来るた め、短時間でワックスが除去でき、しかもペレッ トにワックスが残ることなく、卸過歩行り及び観 品の信頼性が良くなり、しかもペレットサイズに 関係なく短時間でペレットハンドリングが可能に

4. 図前の酵母な契例

程と、加熱によりファクスをかしベレット吸放用 出身にても初半切からベレットを分類する工むと、 的記ゴレットに付やしているワックスを、喋めら れた受け即内にて、膨めた有機能制にて除去する 工程と、前都ベレットを配列する工程とを含む準 連体装定の製造力能にある。

以下多数例に見づきの油を特倒して本条明を許 箱に初明する。

まず第1次にサナように、角壁のビームリード 型象子の形成された単準体ウェハー1を、前がビ ームリード2が下になるように裏裏して、例えば スカイコートなどのワックス3を用いて石英など の平板4に貼り付ける。

次に利利でははウェハー1の分前にレジストパターンを形成し、はパターンをマスクにして保管 液を用いて該ウェハーを選択的にエッチング防ታ し、銀2分に示すようにペレット5に分離する。 次に100~200でのポットブレート7の上で 石英板4を貼めてワックス3を終かしペレット吸 着用約46を用いてペレット5を石英板4か5分

- 4 -

第1 図乃至第4 図は本発明の実施例を説明する 為の断面図である。

1 ……半郊体ウェハー、2 . 1 2 ……ビームリード、3 . 1 3 ……ワックス、4 ……石灰板、5 . 1 5 ……ベレット吸名用 治具、7 ……ホットブレート、1 8 ……洗剤用受け皿、1 9 ……洗剤用受け皿の加熱ヒーター、2 0 ……スプレーガン、2 1 ……有数荷利の加熱 ヒーター、2 2 ……ガラス板である。

代理人 养理士 内 原



